PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

59-071048

(43) Date of publication of application: 21.04.1984

(51)Int.CI.

1/68 G03C G03C 1/71

(21)Application number: 57-182471

(71)Applicant: MITSUBISHI CHEM IND LTD

(22)Date of filing:

18.10.1982

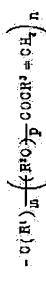
(72)Inventor: IDE KOJI

(54) PHOTOPOLYMERIZABLE PHOTOSENSITIVE COMPOSITION

(57)Abstract:

PURPOSE: To make a titlted compsn. developable in an aq. alkaline soln. and highly sensitive by using a compsn. contg. a photopolymerizable photosensitive resin having a multifunctional ethylenic unsatd, group at a side chain or terminal and a photopolymn. initiator.

CONSTITUTION: A photosensitive compsn. contains a photopolymerizable photosensitive resin having a multifunctional ethylenic unsatd. group at a side chain or terminal and a photopolymn, initiator. The multifunctional ethylenic unsatd, group contains the structural part expressed by the general formula I. In the formula, R1 denotes hydrogen, an alkyl group, hydroxyalkyl group, R2 denotes an alkylene group, R3 denotes hydrogen, a methyl group, m denotes 0, 1, n denotes 2, 3, and m+n=3, and p denotes 1W3.



LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]

Date of extinction of right

Copyright (C): 1998,2003 Japan Patent Office

(9) 日本国特許庁 (JP)

① 特許出願公開

⑫公開特許公報(A)

昭59—71048

Int. Cl.³
 G 03 C 1/68
 1/71

識別記号

庁内整理番号 7267—2H 7267—2H 発明の数 1 審査請求 未請求

(全 11 頁)

9光重合系感光性組成物

願 昭57—182471

②出 額 昭57(1982)10月18日

⑫発 明 者 井手廣司

横浜市緑区鴨志田町1000番地三

菱化成工業株式会社総合研究所 内

⑪出 願 人 三菱化成工業株式会社

東京都千代田区丸の内2丁目5

番2号

個代 理 人 弁理士 長谷川一

外1名

月

Ð

書

/ 発明の名称

②)特

光重合系感光性組成物

- 2 特許請求の範囲
- (1) 側鎖または末端に多官能性エチレン性不飽 和基を有する光重合系感光性樹脂および光重 合開始剤を含むことを特徴とする光重合系感 光性組成物。
- (2) 多官能性エチレン性不飽和基が、一般式、

$$-C(R^{1})_{\overline{m}} \left((R^{2}O)_{\overline{p}} COCR^{3} = CH_{2} \right)_{n}$$

(式中、 RI は水素原子、アルキル基またはヒドロキシアルキル基を示し、 RI はアルキレン 恋を示し、 RI は水素原子またはメチル基を示し、 n は o または 1、 n は a または 3 で n + n = 3 を示し、 p は / ~3 の数を示す。)で表わされる構造部分を含む特許請求の範囲第 / 項配數の光魚合系感光性組成物。

(3) 光重合系感光性樹脂が、一般式、

(式中、 Plは水素原子、アルキル基またはヒヒドロキシアルキル基を示し、 Plはアルセ と が Rt は水素原子またはアルセ メチル基を示し、 Plは水素原子またはカルボキシル基を示し、 Plは のまたは / 、 Plは で Bl を To で Bl で Bl で Bl で Bl で Bl を Re 光性組成物。

(4) 更にエチレン性不飽和化合物を含む特許的 求の範囲第 / 項記載の光重合系感光性組成物。 発明の詳細な説明

本発明は、主成分として側鎖または末端に特定のエチレン性不飽和基を有する光重合系感光性樹脂ならびに光重合開始剤から成る光息合系感光性組成物に関するものであり、特に、高感度の性能を与える新規な樹脂を含む感光性組成

物に関するものである。

光重合系感光性組成物は、印刷産業において は感光性樹脂凸版、オフセットPS版(Pre-キンンタイズド ブレート Sensitized Plate) 等に使用され始めている。 特に、オフセットPS版は、従来のワイポン版 に比較して取扱いが極めて簡単で、印刷製版工 程の省力化に寄与するため、最近ますます脚光 を浴びてきており、かなりの速度でその市場を 拡大しつつある。現在市販されている大部分の PS版は、パラジアゾジフエニルアミンとホル ムアルデヒドとの縮合生成物で代表されるいわ ゆるジアゾ型の成光材料が使用されているが、 この種のジアゾ化合物を使用した PS版は、感 度は比較的良好であるが、その反面耐刷力、耐 薬品性、保存安定性に劣るという欠点を有して いる。とれに対し、光架樹系感光性樹脂を含む 組成物の場合は、感光性重合体が光照射により 相互に網目状の分子結合を形成するため、極め て耐刷性の良好な印刷版を与える。しかし、そ の反面、未架橋部の感光性樹脂組成物を溶解除

光性樹脂組成物の腐で被覆して、画像解光させた後に、その非路光部を適当な現像液には軽いませて残ける。 除去された 厚出 といい かっかい といい が は の かっかい といい が は かっかい といい が は かっかい な が 性 が が け かっかい な が 性 が が け か れ の か も 、 で ま な い か か も 、 で ま な い か も 、 で ま な い か も 、 で ま な に か も 、 で ま な に か も 、 で ま な に か も 、 で ま な に か も 、 で ま な に か も 、 で ま な か は か も 、 で ま な か は か も 、 で ま な か な か は が け ま 常 に 有利で ある。

ととろで、前述の各使用分野において、作みなの向上のため新しい面像は光万式が導入といる。例えば、オフセのある。例えば、オフセの成立では、であるいはブリント基板上に画像を形成あるフィルムをあるが、特にオフセンを通して、関射するが、特にオフセンを通して、対象をでは、でき方式が実用化されている。との方式は、作なって、方式が実用とされている。との方式は、作なって、方式が実用といる。との方式は、作なって、方式が実用といる。

去する現像液として有機溶剤を使用したものが多く、これは、作業環境上好ましくなるといたたランニングコストが高価なものになるといた穴はを有している。これに対して、光重として外光性をである。水溶液は有機溶剤にはできるがである。水溶液は有機溶剤に比較になる。 更には、 発電子の少ない 点である。 更には、 発電・ での少ない 点である。 更には、 発音を分での少ない 点である。 更には、 発音を分での少ない 点である。 更には、 発音を分での少ない 点である。 更には、 発音を分での少ない 点でも 酸 光 部 副力の点でも 極めて 有利な印刷版が得られる。

光架橋系及び光蓮合系感光性樹脂組成物の他の重要な使用分野としては、ブリント荔板作製時の金属腐食メッキあるいはソルダー工程のマスクあるいはレジスト材料。その他金融のケミカルミリング用レジスト材料あるいは多層を展平版、グラビア版等の刷版作製用のレジスを移料等が挙げられる。例えば、ブリント基板作製の場合、ブリント回路板例えば倒基板表面を必

方式に比較して、銀塩フイルムが節約される点 でも利点がある。また、レーザー、例えば、ァ ルゴンイオンレーザーの可視光を直接各基板上 の感光層に走査解光させて画像を形成させる方 式も実用化されている。との方式は、銀塩フィ ルムを全く作製する必要がないため多大な省力 化がはかられ、また、今後は更にコンピュータ 化が進み、多くの画像原稿はコンピュータから の信号として直接取り出せるようになるので、 とのよりなレーザー解光方式は有望である。と とろが、以上のような新しい鱗光方式で効果的 に画像を形成するには、各基板上に被機される 感光性樹脂組成物に対しては、より高い感光速 度が要求される。光重合系感光性樹脂組成物は、 ジアゾ型感光材料や光架概系感光性樹脂組成物 と比較して概して高級度であるとされているが、 上述の要求性能を充分満足するものは未だ得ら れていたい。

従つて、本発明の目的は、水性アルカリ格液 中で現像可能で、より高い似光速度を有する光 頭合系感光性樹脂を含む組成物を提供すること である。

従来、光質合系感光性樹脂としては、側鎖に カルポキシル甚を有する単合体、例えば、(メ メ)アクリル酸、マレイン酸等の(共)重合体 (「悩脂」と同義) に(メタ) アクリル酸グリ シジルを付加反応させたもの; 側鎖にエポキシ **盐を有する重合体、例えば、(メタ)アクリル** 腹グリシジル(共)塩合体、あるいはエポキシ ノポラック樹脂等に(メタ)アクリル酸を付加 反応させたもの:側鎖に水酸薬を有する重合体、 例えば、(メタ)アクリル徴ヒドロキシエチル (共)重合体、ビニルアルコール等に(メタ) アクリル酸クロライドを反応させ、鋼鎖に(メ タ) アクリロイル基を導入したもの;ポリオー ルとジィソシアネートとの重付加により得られ るポリウレタンに水酸基を有する(メタ)アク リレートを反応させたものなど、歯額中に単官 能性エチレン性不飽和基を有する重合体が使用 されている。

本発明の光重合系感光性樹脂は、側鎖または 末端に多官能性エチレン性不飽和基を有する。 即ち、ノ側の側鎖または末端中にエチレン性不 飽和基を 2 個以上有する。

該多官能性エチレン性不飽和基を有する樹脂は、光重合系感光性組成物が、活性光線の照射を受けたとき、他の必須成分である後述の光重合開始剤の光分解生成物の作用を直接受けんと、側線に光重合開始剤の光分解生成物の作用を受けたエチレン性不飽和化合物の作用をも複合的に受けて、該エチレン性不飽和化合物と共に、相互に三次方向に付加重を起し、効率よく硬化して実質的に不溶化をもたらし、適像部を形成する。

従来のように、単官能性樹脂を使用し、光硬化画像を形成する場合、光重合系感光性組成物中にエチレン性不飽和化合物を併用することは必須である。

とれに対し、本発明の多官能性エチレン性不 飽和基を有する樹脂を使用した場合、驚くべき 従来、このような光重合系感光性樹脂を含む 組成物中のエチレン性不飽和化合物の最を増加 させれば、一般に感度は向上する。

本発明者的は前記従来技術の問題点あるいは矛盾点を解決すべく鋭意検討した結果、伽鎖または末端に特定のエチレン性不飽和募を有する樹脂を用いることにより、現像性、画像品質を低下させることなく、感光速度にすぐれた光重合系感光性樹脂を含む組成物が待られることを見出し、本発明に至つた。

すなわち、本発明の要旨は、側鎖または末端に多官能性エチレン性不飽和基を有する光重合 系感光性樹脂および光重合開始剤を含むことを 特徴とする光重合系感光性組成物に存する。

以下、本発明について詳細に説明する。

ことにエチレン性不飽和化合物を特に併用しな くとも、良好な光硬化画像が形成される。

上記多官能性エチレン性不飽和基としては、 例えば、一般式、

$$-C(R^1)_{\overline{m}} \left((R^2O)_{\overline{p}} COCR^2 = CH_2 \right)_{\overline{n}}$$

(式中、Rid水素原子、メチル基、エチル基等のアルキル基またはヒドロキシメチル基基とドロキシアルキル基等のヒドロキシアルキル基を示し、Rid水素原子となる。 ロサンとなって、Rid水素原子となる。 ロサンとなって、 ロサンとなって、 ロサンとなって、 ロサンとなって、 ロサンとなって、 ロサンとなって、 ロサンとなって、 ロサンとなって、 ロボールを はっている。)で表ろされる構造部分を含むものが挙げられる。

本発明の光旗合系感光性樹脂としては、 例えば、一般式

$$\begin{array}{ccc} & & & & & & \\ & & & & & \\ & & & & & \\ & & & & \\ & & & & \\ & & & & \\ & & & & \\ & & & & \\ & & & & \\ & &$$

(式中、 R¹ , R² , n , n , p は前記と同幾を示し、 R² は水素原子またはメチル基を示し、 R² は水素原子またはカルポキシル基を示し、 Q は O ~ 3 の数を示す。)で装わされる単位を有する樹脂が挙げられる。

かかる樹脂は、側鎖または末端にカルボン酸または無水カルボン酸を有する事合体と水酸基を有する多官能性エチレン性不飽和化合物とを公知の方法でエステル反応させることにより容易に得ることができる。

いはパラトルエンスルホン酸等の触媒下で加熱 する方法が挙げられる。さらにはカルポン酸無 水物に対しては、エーテル類あるいは芳香族炭 化水浆類等の浴媒中で単に加熱するだけでも水 酸基を有する不飽和化合物とのエステル化物が 容易に得られる。その他には、例えば、重合体 のカルボン酸をチオニルクロライド等でカルボ ン酸塩化物とした後に、ピリジンあるいはトリ エタノールアミン等のアルカリ触棋下で水酸基 を有する不飽和化合物と反応させる方法が挙げ られる。また、これらの反応を行なりに当たり、 多官能性エチレン性不飽和化合物が付加重合を 起とすのを抑制するために、反応系に集合禁止 剤として選元性物質を存在させておくのがよい。 このような化合物としてはハイドロキノンが有 効である。

前記の多官能性エチレン性不飽和基を重合体の側鎖に導入する比率は、増加させるに従つて 感度は向上するがアルカリ水溶液に対する現像 性が低下する。従つて、使用する重合体の衝類 50,000の範囲が好ましく、 特に、 2,0 0 0 ~ / 0,0 0 0 の 範囲が 好適である。

前記多官能性エチレン性不飽和化合物の具体例としては、ベンタエリトールトリックートリックート、ベンタエリトールショウートリックート、ベンタエリスリールショウート、ベンタエリスリート、メタート、メーロンジックリレート、メーロンジックリレート、メートリックリレート、メートリックリレート、メートリックリレート、メートリックリレート、メールンジックリレート、メールンジックリレート、メート、メートリックレート、メートリックレート、メートリックレート、アールメックリレート、アールメックリレート、アート等が挙げられる。

これらの重合体と多官能性エチレン性不飽和化合物との反応方法としては、一般に知られているカルボン酸とアルコールとのエステル化反応であり、例えば、反応溶解としてエーテル類あるいは芳香族炭化水素類等を用い、硫酸ある

もしくは使用する現像液によつても異なるが、元の重合体のカルボキシル基に対して 0.0 3 ~ 0.9 8 当量、特に好ましくは 0.1 0 ~ 0.8 0 当量の多官能性エチレン性不飽和化合物を重合体の側鎖に付加させるのが適当である。

本発明の光重合系感光性樹脂は、他の重合体 と混合して使用してもよい。 混合使用してもよ い。 混合使用する場合、 本発明の光重合系感光 性樹脂 / 00重量部に対して 5~500 重量部 程度混合する。

混合使用する重合体としては、例えば、(メタ)アクリル酸重合体および/またはそれらの他の適当な単最体、例えば、(メタ)アクリル酸エステルまたは他の(メタ)アクリル誘導体、ビニル化合物、例えば、ビニルエーテル、ビニルアセテートまたはそれらのケン化生成物、スチレン、ビニルビロリド、プタジエンおよび関連単最体との共動合体;ポリアクリル酸無水物、マレイン酸、マレイン酸半エステル、半アミドおよび/または無水物および関連化合物の誘導

特別昭59-71048(5)

体、例えば、イタコン酸と適当な共単量体、例 えば、スチレン、エチレン、ビニルエーテル、 ビニルアセテートその他との共重合体;セルロ ース誘導体等が挙げられる。

本発明の光重合系感光性組成物中化エチレン 性不飽和化合物を併用すると更に感度が向上するので好ましい。

設化合物は、光重合系感光性樹脂組成物が活性光線の照射を受けた場合、前述と同様に、後述の光強合開始的の光分解生成物の作用を受けて、多官能性樹脂と共に、相互に三次元方向に付加重合するととより硬化し、実質的に取給合を有する単量体である。なお、本発明にお問の意味するところは、所謂、高分子物質に相対する概念であって、従つて、狭くの単量に相対する概念、三量体等のオリゴマーをも包含するものである。

エチレン性不飽和結合を有する単量体として は例えば不飽和カルボン酸、不飽和カルボン酸 と脂肪族ポリヒドロキシ化合物とのエステル、不飽和カルポン酸と芳香族ポリヒドロキシ化合物とのエステル、不飽和カルポン酸と多価カルポン酸及び前述の脂肪族ポリヒドロキシ化合物、芳香族ポリヒドロキシ化合物等の多価ヒドロキシ化合物とのエステル経が挙げられる。

不飽和カルポン酸の具体例としてはアクリル酸、メタクリル酸、イタコン酸、クロトン酸、マレイン酸などがある。

脂肪族ポリヒドロキン化合物としては例えばエチレングリコール、ジエチレングリコール、ナリエチレングリコール、テトラエチレングリコール、プロール、プロール、イルタークリコール、トリメチロールエタン、トリメチロールがロールがロックリトールの四個以上のフルコール類、シヒドロキシマレイン酸等の多価ヒドロキシカルボ

ン酸類がある。

芳香族ポリヒドロキシ化合物としてけハイドロキノン、レゾルシン、カテコール、ピロガロール等がある。

多価カルボン酸としては、フタル酸、イソフタル酸、テレフタル酸、テトラクロルフタル酸、トリメリット酸、ペンソフエノンジカルボン酸、マレイン酸、フマル酸、マロン酸、グルタール酸、アジビン酸、セパシン酸、テトラヒドロフタル酸等がある。

脂肪族ポリヒドロキシ化合物と不飽和カルポン化合物と不飽和カルポンクリレート、トリエチンクリコール・シアクリレート、トリオテールコントリアクリレート、トリメチロールエタンフリレート、アクト、マエリスリトールテトラアクリレート、シベンタエリスリトールペンタアクリレート、

ジベンタエリスリトールヘキサアクリレート、 トリベンタエリスリトールオクタアクリレート、 グリセロールジアクリレート等のアクリル段エ ステル、トリエチレングリコールジメタクリレ ート、テトラメチレンクリコールジメタクリレ ート、トリメチロールブロパントリメタクリレ ート、トリメチロールエタントリメタクリレー ト、ペンタエリスリトールジメタクリレート。 ベンタエリスリトールトリメタクリレート、ペ ンタエリスリトールテトラアクリレート、ジベ ンタエリスリトール ジメタクリレート、ジベン タエリスリトールトリメタクリレート、ジベン タエリスリトールテトラメタクリレート、トリ ベンタエリスリトールオクタメタクリレート、 エチレングリコールシメタクリレート、1.2-ブタンジオールジメタクリレート、ソルビトー ルテトラメタクリレート等のメタクリル酸エス テル、エチレングリコールジイタコネート、ブ ロピレンクリコールジイタコネート、 1,2 ープ タンジオールジイタコネート、テトラメチレン

表/

グリコールジイタコネート、ベンタエリスリトールトリイタコネート等のイタコン酸エステル、エチレングリコールジクロネート、ジエチチレングリコールジクロトネート等のクロトン酸エステル、エチレングリコールジマレエート、トリエチレングリコールジマレエート、ペンタエリスリトールジマレエート等のマレイン酸エステルがある。

芳香族ポリヒドロキシ化合物と不飽和カルポン酸とのエステルとしては、ハイドロキノンジアクリレート、ハイドロキノンジメタクリレート、レゾルシンジアクリレート、レゾルシンジメタクリレート、ピロガロールトリアクリレート等が茶げられる。

不飽和カルボン酸と多価カルボン酸及び多価 ヒドロキシ化合物とのエステル化反応により得 られるエステルとしては必ずしも単一物では無 いが代表的な具体例を表ノに記す。表中の2は アクリロイル基またはメタクリロイル基を示す。

Z-0C,H,-00C-C,H,-C00-C,H,0-Z $Z(OC_2H_4)_2OOC(CH_2)_4COO(C_2H_4O)_2Z$ $Z(OC_1H_4)_3OOC-CH=CH-COO(C_1H_4O)_3Z$ COO(C, H, O), Z Z(00,H,), 00C Z (OC, H.), OOC Z-OCH2 C C2H3 C,H, _CH,0-Z c < CH20-Z Z-00H, / ~ он, оос-с, н, - соосн, ~ z-och₂ > ch-oc-ch=ch-coo-ch < ch₂o-z < ch₂o-z $Z - OC_2H_4 - OOC - C_6H_4 - COO - C_2H_4 - OH$ Z-OCH, CH, 0-Z Z-OCH, -C-CH200C-C,H,-COOCH,-C-CH20-Z но-сн, CH, - OH Z-OCH2 CH, U-Z Z-OCH2 - O-CH2OOC-OH=CH-COOCH2-C-CH2O-Z Z-OCH. Сн, 0-2 Z-OC,H4-00C(CH,), COO-CH, Z-00,H,-000(CH,), COO-CH Z-0C2H4-00C+CH2 >4 COO-CH2

その他本発明に用いられるエチレン性不飽れてはまってはなってはアクリルアミド、スチレンピスアクリルアミド等のアクリルアミドが、スチレンピスメタクリルアミド等のメタクリルアミドが、フタル酸ジアリル、マリンアンツリル、ファル酸ジアリル、アリルインアスレート、ジピニルフタレーに、ジピニルアル等のピニール含有化合物が挙げられる。

特に、トリメチロールプロパントリアクリレート、トリメチロールエタントリアクリレート、ペンタエリスリトールテトラアクリレート等が比較的高感度であり、光硬化画像部のインキ箱内性を低下させることなく好適である。

本発明組成物の他の必須成分である光質合閉 始削は、従来公知のものが使用できる。例えば、 ペンソイン、ペンソインアルキルエーテル、ペ ンソフェノン、アントラキノン、ペンジル、ミヒラーケトン、ビイミダゾールとミヒラーケトン、ビイミダゾールとミヒラーケがった。また、特にアルゴンイオンレーザーの可視光に対して効果的に感光させるには、例えば、ビイミダゾールとジアルキルアミノスチリル誘導体との複合系、8ートリアジンとチアビリリウム誘導体との複合系などが好適である。

本発明組成物を構成する前記の各成分の成分 比率は、通常、多官能性构脂を含む萬合体が / 0~80重量%、好ましくは20~60重量 %、エチレン性不飽和化合物が90~20重量 %、好ましくは80~80重量%、光底合開始 剤は0.1~20重量%、好ましくは1~10重 量%の範囲から選ばれる。

本発明の光重合性組成物は使用目的に応じ、 更に他の成分を添加混合し、物性の改質、調節 を行なりことができる。例えば熱水合祭止剤、

特別昭59-71048(ア)

酸化防止剂、 着色剂、 可塑剂、 途布助剤などを 前配 3 成分の総重量に対し 2 0 重量 %以下の量、 配合しても良い。

本祭明の光度合性組成物は無裕剤にて感光材容形成するかまたは適当な密剤に溶解して感光 裕 料を調整する。溶剤としては例えばメチャスを育力としては例えばメチャスを育力としては例えばメチャスを育力という。 かい かい かい カークロロスン マーン スティーン スティーン スティール 等がある。

本発明の光阻合性組成物を用いて感光材料を調製する際に適用される支持体としては例えば
アルミニウム、マグネンウム、銅、亜鉛、クロム、ニンケル、鉄等の金属またはそれらを主成

プ、メタルハライドランプ、蟹光ランプ、タングステンランプ、アルゴンイオンレーザー、ヘリウムカドミウムレーザー、クリプトンレーザー等/80nm以上の紫外線、可視光線を含む汎用の光源を好適に使用し得る。

本発明の光事合性組成物は広範囲を応用分野に有用であつて例をは平版、凹版、凸版等の印刷版の作成、プリント配線やICの作成の為のフォトレジストや、ドライフイルム、レリーフ像、非銀塩リスフィルム、画像複製をどの画像形成等に利用できる。

以下、本発明を実施例ならびに比較別により 具体的に説明するが、本発明はこれら実施例に 限定されるものではない。

参考例/

メチルメタクリレート 9.0 9、メタクリル酸 0.8 6 9 (仕込みモル比 = 9/1)、過酸化ベン ソイル 5 0 可をシオキサン 5 0 9 に裕解し、窒素 脳換を行ないながら 5 0 でで 4 時間加熱・撹拌後、多塩の水中に満下した。得られた重合体

分とした合金のシート、上質紙、アート紙、剣 離紙の様な紙類、ガラス、セラミックスの如き 無機シート、ポリスチレンメタクリレート、塩化 ピニル、塩化ピニルー塩イロン、カーフィート、塩イロン、カーフィート、カーフィーファイーファイーファイーファイート、セルロースシアセテートのでは水光をあり、また形の両側に適用する場合を動してもよい。

また本発明の光重合性組成物はさらに酸素による感度低下や保存安定性の劣化等の悪影響を防止する為の公知技術、例えば、感光厳上に剝離可能な透明カベーシートを設けたり酸素透過性の小さいロウ状物質、水溶性、又はフルカリ水溶性ポリマー等による被發層を設けることもできる。

本発明の組成物に適用し得る露光光源としてはカーボンアーク、高圧水銀燈、キセノンラン

を少量のアセトンに溶解し、多量のメタノール /水混合液中に滴下し再析出させた後、真空乾燥してメチルメタクリレート/メタクリル酸共 重合体(分子量= 50,000)を合成した。 参考例2

スチレン/無水マレイン酸共重合体(三京化成スチライトCM-2L、分子量=5,000)
8.089(0.0%モル)、2-ヒドロキシエチルアクリレート2.329(0.02モル)、ハイドロキノン20両をジオキサン509に浴餅し、ノ00℃で%時間加熱・撹拌後、多量の水中に滴下して析出させた後、真空乾燥して、カルボン酸半エステル重合体(単官能性側脂)を合成した。

参考例 3

参考例2において、ユーヒドロキシエチルア クリレートの代りにペンタエリスリトールトリ アクリレートを使用したほかは同様にしてカル ポン酸半エステル重合体(多官能性彻脂)を合 成した。

能考例《

参考例2において、2ーヒドロキシエチルアクリレートの代りにトリメチロールエタンジアクリレートを使用したほかは同様にしてカルポン酸半エステル到合体(多官能性构脂)を合成した。

実施例!

比較例/

実施例/に記載の感光液組成中、多官能性重合体の代替として、参考例2で得られた単官能性関係にして試料を伸出した。 該試料を実施例/と全く同様にして評価した結果、 感度は 4 段であり、 実施例/の場合と比較して 感度は 4 分の / と低いものであつた。

奥施例2

実施例/ に記載の感光液組成中、トリメチロールプロパントリアクリレートを 0.5 g から 1.0 g に増盤した他は、実施例/ と全く同様にして試料を作製した。該試料を実施例/ と同様にして評価した結果、必度は / 4 段であつた。実施例 3

実施例 / に記載の感光液組成からトリメチロールプロパントリアクリレートを除外した他は、 実施例 / と全く同様にして試料を作製した。 該 試料を実施 例 / と同様にして評価した結果、 5 数の & 废を示した。

比較例2

比較例/に記載の感光液組成からトリメチロールプロパントリアクリレートを除外した他は、実施例/と全く同様にして試料を作製した。 該試料を実施例/と同様にして評価した結果、 光硬化画像は認められず、更に露光時間を / の倍の/s の秒間にまで延長しても同様に光硬化画像は認められなかつた。

実施 例 4

実施例/に記載の感光被組成中、参考例 3 で 合成した多官能性樹脂の代りに参考例×で合成 した多官能性樹脂を使用した他は、実施例/と 全く同様にして試料を作製した。該試料を実施 例/と同様にして評価した結果、感度は/の段 であり、比較例/に記載の単官能性樹脂の場合 より、2倍の高感度が得られた。

実施 例 5

スチレン/無水マレイン酸共压合体(三京化 成スチライト CM-2L) O.49、参考例/で 合成したメチルメタクリレート/メタクリル酸

共頭合体 0.1 8、 参考例 3 で合成した多官能性 樹脂 0.5 8、ジオクチルフタレート 0.1 8、ト リメチロールプロパントリアクリレート(大阪 有機化学工業製) 1.0 9、 2.2- ビス(オルト プロモフェニル) - 4,41,5,51 - テトラフェニ ルピイミグゾール 0.1 9、 2 - (パラジエチル アミノスチリル) ーペンツ[4,5] ペンゾチア ソール 0.0 5 8、 2 ーメルカプトペンゾチアゾ ール 0.0 68、 "ビクトリアピュアプルーBOH" (保土ケ谷化学工業社製)0.0/29をエチル セロソルプノ89に浴解して得た感光液を砂目 立てならびに陽極酸化処理したアルミニウム板 上にホワラーを用いて乾燥膜厚20m/dm と なるよう強布した。更にその上にポリピニルフ ルコール水溶液を塗布し、乾燥膜厚20m/dm の保護層を設け試料を作製した。該試料をアル ゴンイオンレーザー照射装置(日本電気社製ガ スレーザー GLGー3300)より波長488 nm. の可視光ピームで、版面における照射ピーム径 ノ S μ、 光景 J O mW の条件で走査速度を S S m

/秒きで種々変化させて観光し、次いで、ケイ酸ナトリウムの / %水溶液から成る現像液で現像処理を行なつた。 その結果、 照射ビーム後を忠実に再現する光硬化画像を得るに必要な照射エネルギーは / ~ 3 mJ/cd であつた。

手 続 補 正 書(自発)

昭和 57年 // 月/9日

特許庁長官 若杉和夫 殿

- 1 事件の表示 昭和 5 7 年 特 許 願第 1247/ 号
- 2 発 明 の名称

光重合系感光性組成物

3 補正をする者

出願人

(596) 三菱化成工業株式会社

4代理人 〒100

東京都千代田区丸の内二丁自5番2号 三菱化成工業株式会社内 TEL (283)6976 4 甲生長谷川

(日か 1 名)

- 5 補正の対象 明細書の「発明の詳細な説明」の欄
- 6 補正の内容
- (1) 明細歯第 / / 貞譲 / 6 行化「等が挙げられる。」とあるのを「等、或いは、それらの部分エステル化物が挙げられる。」と訂正する。
- (2) 同第 / 2 頁第 / / ~ / 3 行 に「 ジメチロー

ルメタノールジアクリレート、ジメチロール メタノールジメタクリレート」とあるのを 「ジメチロールメタノールジアクリレート (グリセリンー1,3ージアクリレート)、ジ メチロールメタノールジメタクリレート(グ リセリンー1,3ージメタクリレート)」と訂 正する。

- (3) 同第26頁第6行、同第27頁第8行及び 同第30頁第18行に「スチレン/無水マレ イン酸共重合体」とあるのを「スチレン/無 水マレイン酸共重合体の部分エステル化物」 と訂正する。
- (4) 同第26頁第8行に「(aokモル)」と あるのを「(aoィモル)」と訂正する。
- (5) 同第32頁第5行以降化下記実施例6を追加する。

「実施例 6

グリセリン 4 6 8 を酢酸エチル 5 0 8 に 溶解し、撹拌しなが 5トリエチルアミン数 摘を添加し、次いで、アクリル酸クロライ

特開昭59-71048 (10)

以 上

ド 1 0 8 の 1,4 - ジォキサン密液を滴加し て、そのまま室温にて2時間攪拌を続け、 更に30℃に昇温して1時間攪拌した。と の反応裕液を取り出し、水を加えて振盪し、 水に可裕性の成分を除去した後に、酢酸エ チル、1,4 - ジオキサンを留去してグリセ リンー 1,3 - ジアクリレートを得た。 この グリセリンー1.3ージアクリレート109 (00 5 モル)、スチレン/無水マレイン 酸共重合体の部分エステル化物(三京化成 * スチライト C M - 2 L "、分子量⇒5000) 20.28(0.03 モル) およびハイドロキ ノン20gを1,4ージオキサン85分に溶 **解し、90℃で4時間提拌した後にこの反** 応溶液を30の水中に滴下して得られる析 出物を真空乾燥して、カルポン酸半エステ ル重合体(多官能性樹脂)を合成した。

該グリセリンー 1.3 - ジアクリレートを 側鎖に付加して得られた多官能性樹脂 a4s 4、スチレン/無水マレイン酸共重合体の

手 統 補 正 魯 (1発)

昭和58年 2月27日

特許庁長官 若杉和夫 異

- 1 事件の表示 昭和 57年 特 許 願第 /8247/号
- 2 発 明 の名称

Ł

光重合系感光性組成物

3 補正をする者

出願人

(596) 三菱化成工業株式会社

4代理人 〒100

東京都千代田区丸の内二丁目5番2号 三菱化成工集株式会社内 TEL (283)4974 4 年 長 谷 川

(ほか 1 名)

- 5 補正の対象 明細書の特許請求の範囲および発明 の説明の詳細な説明の鞠
- 6 補正の内容
 - (1) 明細苷の特許請求の範囲を別紙のとおり 特許方 158.9.26
 - (2) 明細書第10頁第9~10行に「プ

ン基 」とあるを「トリメチレン基 」と訂正す る。

- (3) 同第 / O 頁第 / 3 行 に 「 表 **3** される 」と ある 「 表 わ される 」と 訂正 する。
- (4) 同第26頁第4行に「50,000」とあるを 「5,000」と訂正する。

以上

特開昭59-71048 (11)

别紙

特許請求の範囲

- (1) 側鎖または末端に多官能性エチレン性不飽 和基を有する光重合系感光性樹脂および光重 合開始剤を含むことを特徴とする光重合系感 光性組成物。
- (2) 多官能性エチレン性不飽和基が、一般式、

$$-C(R^1)_{\overline{m}} \frac{(R^2O)_{\overline{p}} COCR^3 = CH_2}{n}$$

(式中、PIは水素原子、アルキル基またはヒドロキシアルキル基を示し、PIはアルキレン基を示し、PIはアルキレン基を示し、PIはアルをで示し、PIはクまたは3でm+n=3を示し、Pは1~3の数を示す。)で表わされる構造部分を含む特許請求の範囲第/項記載の光重合系感光性組成物。

(3) 光重合系感光性樹脂が、一般式、

$$(CH-CR^{4})$$
 $R^{5} COO+CH_{2} \rightarrow_{Q} C(R^{1}) \frac{1}{m} (R^{2}O)_{\overline{p}} COCR^{3}=CH_{2})_{n}$

(式中、PI は水来原子、アルキル基またはヒンドロキシアルキル基を示し、PI はアルキレン基を示し、PI は水来原子またはメチル基を示し、PI は水来原子またはカルボキシル基を示し、ロはっまたは/、ロはっまたは/で3の数を示し、Pは/~3の数を示し、Pは/~3の数を示し、Pは/~3の数を示し、Pは/~3の数を示し、Pは/~3の数を示し、Pは/~3の数を示し、Pは/~3の数を示し、Pは/~3の数を示す。)で扱わされる単位を有する特許請求の範囲第/項記載の光重合系感光性組成物。

(4) 更にエチレン性不飽和化合物を含む特許請求の範囲第/項記載の光重合系感光性組成物。